(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-221442 (P2004-221442A)

(43) 公開日 平成16年8月5日 (2004.8.5)

(51) Int.C1.7	FI		テーマコード (参考)
HO1L 43/08	HO1L 43/08	ZNMZ	5DO34
G 1 1 B 5/39	G 1 1 B 5/39		5EO49
HO1F 10/32	HO1F 10/32		
HO 1 L 43/12	HO 1 L 43/12		

		審查請求	未請求 請求項の数 5 OL (全 11 頁)
(21) 出願番号	特願2003-9119 (P2003-9119)	(71) 出願人	000005223
(22) 出願日	平成15年1月17日 (2003.1.17)		富士通株式会社
			神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
			1号
		(74) 代理人	100105337
			弁理士 眞鍋 潔
		(74) 代理人	100072833
			弁理士 柏谷 昭司
		(74) 代理人	100075890
			弁理士 渡邊 弘一
		(74) 代理人	100110238
			弁理士 伊藤 壽郎
		(72) 発明者	菅原 貴彦
		1	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
			1号 富士通株式会社内
			最終百に続く

(54) 【発明の名称】磁気センサ、磁気ヘッド、及び、磁気記録装置

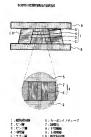
(57)【要約】

【課題】磁気センサ、磁気ヘッド、及び、磁気記録装置 に関し、スピンバルブ膜中におけるスピン拡散長を増大 させることによって出力を増大させる。

【解決手段】ピンド層3/中間層4/フリー層5からな る積層構造を有するシングルスピンバルブ構造の磁気感 知膜面に少なくとも垂直成分を含んだ方向に電流を流す 構造の磁気センサの磁気感知膜1を構成する中間層4と して、カーボンナノチューブ構造膜を用いる。

【選択図】

図 1



10

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ピンド層/中間層/フリー層からなる稍層構造を有するスピンバルブ構造の磁気感知膜面 に少なくとも垂直成分を含んだ方向に電流を流す構造の磁気センサにおいて、前記磁気感 知膜を構成する中間層として、カーボンナノチューブ構造膜を用いることを特徴とする磁 気センサ。

【請求項2】

上記カーボンナノチューブ構造膜は、カーボンナノチューブと、前記カーボンナノチュー ブの相互問題及びカーボンナノチューブの内部空間を充填する誘電体からなることを特徴 とする請求項1記載の磁気センサ。

【請求項3】

上記カーボンナノチューブが、金属性或いは半導体性を有することを特徴とする請求項2 または3に記載の磁気センサ。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれか1項に記載の磁気センサを用いたことを特徴とする磁気ヘッド

【請求項5】

請求項4記載の磁気ヘッドを搭載していることを特徴とする磁気記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は磁気センサ、磁気ヘッド、及び、磁気記録装置に関するものであり、特に、ハー ドディスクドライブ(HDD)等の磁気ディスク装置の磁気ヘッドに用いる巨大磁気抵抗 効果 (GMR) 膜の中間層の構成に特徴のある磁気センサ、磁気ヘッド、及び、磁気記録 装置に関するものである。

[00002]

【従来のお衞】

現在、磁気ヘッドには G M R を利用したスピンバルブ型の磁気センサが広く用いられてお り、このスピンバルブ構造の磁気ヘッドでは、フリー強磁性層(フリー層)の磁化方向が 記録媒体からの信号磁界により変化し、磁化が固着されているピンド歯磁性層(ピンド層 30)の磁化方向との相対角が変化することにより、磁気ヘッドの抵抗が変化することを利用 して信号を検出している。

[0003]

従来の磁気ヘッドでは、センス電流を磁気ヘッドの膜面に平行に流す(Current plane:CIP)構造が採用されており、外部磁界による抵抗変化を 読み取っている。

[0004]

しかしながら、СІР構造の場合、高密度化による記録ビットの小径化に対応できないこ とや機造的に十分な出力が得られないことなどにより、記録密度は60Gbit/in2 (≒9.3Gbit/cm²)程度が上限と考えられている。

[0005]

そこで、さらなる記録密度向上への要求に対し、ポストCIPスピンバルブヘッドとして 、トンネル効果を利用した磁気ヘッド(TMRヘッド)や、電流を磁気ヘッドの膜面に垂 直に流すCPP (Current perpendicular to the Pla ne) 構造のスピンバルブ C P P 磁気ヘッドが提案されている (例えば、特許文献 1 参照

[0006]

ここで、図7を参照して従来のスピンバルブCPP磁気センサの一例を説明する。

図7 (a) 及び(b) 参照

図7 (a) は、従来のスピンバルプCPP磁気センサの概略的断面図であり、また、図7 50

6/20/2008, EAST Version: 2.2.1.0

(b)は、図7(a)における破線で示す円内の概略的拡大図である。

次いで、例えば、2 T (テスラ)の磁場を印加した状態で、3 0 0 $\mathbb C$ で3 時間のアニール処理を行うことによって、 $PdPtMn \mathbb C$ ン暦5 4 の磁化方向を固定し、次いで、このスピンパルブ膜をレジストパターン (図示を省略)をマスクとしたイオンミリングにより 0 . 7 μ m×0. 7 μ mの四角柱状にエッチングして、センサ部60を形成するとともに下部破気シールド兼下部電極53を露出させる。

[0008]

次いで、スパッタ法を用いて、全面に、厚さが $20\sim50$ nm、例えば、30 nmのC o C r P t 服を堆積させたのち、C m P (化学機械研修) 法を用いて、R u 腹5 9 が露出するまで研修して全体を平均化することによって、C o C r P t 低 区制御販 G 1 を形成する

[00009]

次いで、再び、スパッタ法を用いて、全面に、厚さが、例えば、300nmのSiO2 平坦化膜62を堆積させたのち、Ru唇59に対する開口部を形成する。

[0010]

次いで、レジストパターンからなるレジストプレームを用いて選択メッキを行うことによって厚さが、例えば、1 μ mのNiFeからなる上部磁気シールド兼上部電極63を形成したのちレジストプレームを除去することによってスピンパルプCPP磁気センサの基本地域が得られる。

[0.011]

この CPP 構造の磁気センサでは、その出力(ΔR)とセンス電流路の断面積(S)の関係は次式で表される。

 $\Delta R \propto 1 / S^2$

したがって、СРР構造の磁気センサの出力 Δ R はセンス電流路の断面積 S が小さくなると指数的に増大するため、出力向上の有力策の一つとしてセンス電流の絞り込みが期待されている。

[0012]

【特許文献1】

特開2002-123916号公報

[0013]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上述のCPP構造の磁気ヘッドにおいては、さらなる記録密度向上を図るためその出力を高めなければならないという課題がある。

[0014]

したがって、本発明は、スピンパルブ膜中におけるスピン拡散長を増大させることによって出力を増大させることを目的とする。

[0015]

[0016]

【裸題を解決するための手段】

図1は本発明の原理的構成図であり、この図1を参照して本発明における課題を解決する ための手段を説明する。

なお、図1は、本発明の磁気センサの機略的断面図であり、また、図における符号8,9,10は、各々下部電極、上部電極、及び、磁区制御膜である。

50

30

図1参照

上記目的を達成するため、本発明は、ピンド層3/中間層4/フリー層5からなる積層構造を有するスピンパルブ構造の磁気感知膜面に少なくとも垂直成分を含んだ方向に電流を流す構造の磁気センサにおいて、磁気感知膜1を構成する中間層4として、カーボンナノチューブ構造膜を用いることを特徴とする。

[0017]

CPP構造の磁気ヘッドの出力向上には、格子振動や不純物などによる伝導電子の散乱を低減させる、つまりスピン拡散反を増大させる方法も有効であり、カーボンナノチューブ 6 はその様な特徴を備えているので、中間層 4 としてカーボンナノチューブ構造膜を用い ることによって出力を向上することができる。

[0018]

カーボンナノチューブ 6 とは直径が数 n m 、 長さが数 μ m の円筒状グラファイトであり、カーボンナノチューブ 6 の特徴の一つとして、伝導電子が格子振動や不純物などによる散乱を受けない電気伝導、つまりパリスティック伝導を示すことが知られている(必要ならば、 L . C h i c o , L . X . M e n e d l c , S . G . L o u i e a n d M . L . C o h e n , P h y s . R e v . , v o l . B 5 4 , p . 2 6 0 0 , 1 9 9 6 参 数)。

[0019]

この場合、カーボンナノチューブ構造限は、カーボンナノチューブ6と、カーボンナノチューブ6の相互間際及びカーボンナノチューブ6の内部空間を充填するセラミックス等の 誘電体7からなることが望ましく、それによって、中間層4の機械的強度を高めることが 20 できる。

なお、ピンド層 3 とフリー層 5 とは、カーボンナノチューブ 6 を介して導通されることになる。

[0020]

この様なカーボンナノチューブ 6 は、炭素を主成分とするものであり、構造によって、金属性或いは半導体性を有することになる。

なお、この文献には示されていないが単層構造の単層ナノチューブも存在している。

[0021]

また、もう・つの特徴として、カーボンナノチューブ6はその幾何学構造によって電気伝 等が、金属性、半導体性または絶縁性を示すことも知られている(必要ならば、R. Sa lto, M. Fujita, G. Dresselhause, M. S. Dresselh ause, Appl. Phys. Lett., vol. 60, p. 2204, 1992参 問)。

[0022]

また、上述の磁気センサを用いることによって出力の高い磁気ヘッドを構成することができ、また、この磁気ヘッドを搭載することによって高記録密度の磁気記録装置を構成することができる。

[0023]

【発明の実施の形態】

ここで、図2を参照して、本発明の第1の実施の形態のスピンパルプCPP磁気センサを 説明する。

図2 (a) 参照

50

【0024】 図2(b)参照

次いで、中間層 1 6 として、カーポンナノチューブ 1 7 と A 1_2 O 3 からなる誘電体 1 8 を 例えば、1 0 n m の厚さで形成した後、反応性イオンエッチング (R 1 E 1

[0025]

- 1 1 0 所収 1 1 に悪戦な電外をガーホンテンテューフ 1 7 の成長中に印加りることによって、印加した電界と同じ方向に直径が 5 ~ 1 0 n m のカーボンナノチューブ 1 7 を成長させる。

[0026]

また、埋込誘電体となる A 1_2 O $_3$ は回り込みの良い C V D 法を用いて成長させるものであり、それによって、カーボンナノチューブ 1 7 同十の間の間隙を埋めるとともに、カーボンナノチューブ 1 7 の内部空間を埋め込んで形状安定性及び機械的強度を高める。 【 0 0 2 7 】

図3 (c) 参照

次いで、再び、スパッタリング法を用いて、厚さが、例えば、3.0 n mの C o F e フリー層 19、及び、厚さが、例えば、4 n mの C u 層 2 0 と厚さが、例えば、5 n mの R u 20 圏 2 1 からなる酸化防止胺を耐欠堆積させる。

【0028】 図3(d)参照

[0029]

次いで、スパッタ法を用いて、全面に、厚さが20~50 n m、例えば、30 n m の C o 30 C r P t 膜を堆積させたのち、C M P 法を用いて、R u 膜 2 1 が露出するまで研磨して全体を平坦化することによって、C o C r P t 磁 区 制 御 膜 2 2 を 形 成 する。

次いで、パターニングに使川したレジストパターン (図示を省略) を利川したリフトオフ 法により厚さが、例えば、300 n m の S i O 2 平担化展 2 3 を堆積させたのち、レジ ストパターンを除去する。

[0031]

次いで、レジストパターンからなるレジストフレームを用いて選択メッキを行うことによって厚きが、例えば、1 μ m の N i F e からなる上部 銀気シールド兼上部電極 2 5 左形成したのち、以降は従来の誘導型のライトヘッドを上部 銀気シールド兼上部電極 2 5 上に形 40 成し、カーボンナノチューブを中間層として用いたスピンパルプ C P P 磁気センサを利用した複合型盤気ヘッドが得られる。

[0032]

図4は、スライダー加工後の1:下の磁気シールド層の形状を示す平面図であり、下部磁気 シールド兼下部電極 1 3 及び1:部磁気シールド兼1:部電極 2 5 の研磨端面にセンサ部 2 2 が露出する構成となる。

[0033]

この本発明の第1の実施の形態のスピンパルプCPP磁気センサの膜面に垂直にセンス電流を流すと、中間層16を通過するセンス電流は、比抵抗が高い誘電体18を避け、比抵 50

6/20/2008, EAST Version: 2.2.1.0

[0034]

さらに、カーボンナノチューブ17を通過する伝導電子はパリスティック伝導により格子 放乱、不純物などの散乱を受けないので、スピン拡散長の増大が図られ、このスピン拡散 長の増大によっても出力ARが向上することになる。

[0035]

図5参照

図5は、本発明の第1の実施の形態のカーボンナノチューブを中間層として用いたスピン 10 バルプCP P 磁気センサを搭載した磁気ディスク装置の平面図であり、スピンドルモータ 33の回転輸に取り付けられるとともに、ディスククランプリング32によって固定された磁気記録媒体31、先端第1サスペンション35を介してスピンパルプCPP 優女センサを備えたスライダー36 と取り付けられたヘッドアーム34から基本機成が構成される

[0036]

次に、図6を参照して、本発明の第2の実施の形態のスピンパルプCPP 磁気センサを説明する。

図6(a) 及び(b) 参照

[0038]

次いで、全両に、厚さが20~50nm、例えば、30nmのCoCrPt 機を単航させたのち、CMP 法を用いて、Ru版21が露出するまで研磨して全体を平坦化することによって、CoCrPt 磁区制御膜22を形成する。

[0039]

[0040]

このスピンパルプ C P P 磁気センサの上部電極47とド部電極43との間に定電流源48 及び電圧計49を接続することによって、外部磁界を検知することができる。 なお、この場合には、電極形状によって、磁気へッドに用いることはできないが、一般の 磁気検知用の微小センサとして用いることができる。

[0041]

以上、本発明の各実施の形態を説明したが、本発明は各実施の形態に記載した構成及び条件に限られるものではなく、各種の変更が可能である。

例えば、上記のカーボンナノチューブの製造条件は単なる一例であり、混合ガス組成、圧 力、電界、下地構成などを工夫することにより、カーボンナノチューブの直径、数、形状 をコントロールすることが可能である。

なお、カーボンナノチューブは、当然、電気伝導性が金属的または半導体的になるように 製造条件を選択するものである。

[0042]

また、誘電体としてAI2 О3 を用いているがAI2 О3 に限られるものではな く、SiOo 、MgO、MgFo 、Bio Oo 、AlN、CaFo などの種々 の誘電休材料を使用することができ、これらは広義のセラミックスである。

なお、これらの酸化物、窒化物、フッ化物などではそれぞれの元素の欠扣が一般的に存在 10 するが、そのような誘電体であっても何等問題はない。

[0043]

また、上記の各実施の形態において、ピンド層を単層構造にしているが、その一部に反強 磁性材料を積層構造として含んでも良く、或いは、誘電体をグラニューラ的に含んでも良 いものである。

[0044]

また、フリー層は強磁性体であれば良く、出力向上を目的として、電流絞り込みのために 酸化物層を設けたり或いは電子反射界面を増やすために非磁性金属層などを挿入しても良 いものである。

[0045]

また、上記の各実施の形態においては、スピンバルブ膜を反強磁性ピン層が基板側になる タイプにしているが、 基板側がフリー層となるタイプのスピンバルブ膜を用いても良いも のであり、さらには、デュアルスピンバルブ膜を用いても良いものである。

[0046]

また、上記の第1の字施の形態においては、磁気ヘッドを複合型進脂磁気ヘッドとしてい るが、スピンパルプCPP磁気センサのみからなる単独の磁気リードヘッドをも対象とす るものである。

[0047]

ここで、再び図1を参照して、改めて本発明の詳細な特徴を説明する。

再び、図1参照

(付記1) ピンド層3/中間層4/フリー層5からなる積層構造を有するスピンバルブ 構造の磁気感知膜面に少なくとも垂直成分を含んだ方向に電流を流す構造の磁気センサに おいて、前記磁気感知膜1を構成する中間層4として、カーボンナノチューブ構造膜を川 いることを特徴とする磁気センサ。

(付記2) 上記カーボンナノチュープ構造膜は、カーボンナノチューブ6と、前記カー ボンナノチューブ6の相互開贈及びカーボンナノチューブ6の内部空間を充填する誘電体 7からなることを特徴とする付記1記載の磁気センサ。

(付記3) 上記ピンド層3と上記フリー層5とは、上記カーボンナノチュープ6を介し て導通されていることを特徴とする付記1または2に記載の磁気センサ。

(付記4) 上記カーボンナノチューブ6が、金属性或いは半導体性を有することを特徴 40 とする付記2または3に記載の磁気センサ。

(付記5) 上記カーボンナノチューブ構造膜を構成する誘電体7が、セラミックスであ ることを特徴とする付記2乃至4のいずれか1に記載の磁気センサ。

(付記6) 付記1乃至5のいずれか1に記載の磁気センサを用いたことを特徴とする確 ダヘッド。

(付記7) 付記6記載の磁気ヘッドを搭載していることを特徴とする磁気記録装置。

[0048]

【発明の効果】

本発明によれば、スピンバルブ膜を構成する中間層をカーボンナノチューブによって構成 しているので、電流路のさらなる小径化と、格子散乱、不純物などによる散乱がないパリ 50

スティック伝導を実現することができ、それによって、高越度・高出力を得ることができ るので高記録密度の磁気ヘッド及び磁気記録装置の実現に寄与するところが大きい。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の原理的構成の説明図である。
- 【図2】 本発明の第1の実施の形態のスピンバルプCPP 磁気センサの途中までの製造工 程の説明図である。
- 【図3】 本発明の第1の実施の形態のスピンパルプCPP磁気センサの図2 以降の製造工 程の説明図である。
 - 【図4】本発明の第1の実施の形態のスピンバルプCPP磁気センサの平面図である。
- 【図5】本発明の第Ⅰの実施の形態のスピンパルプCPP磁気センサを用いた磁気ヘッド 10 を搭載した磁気ディスク装置の平面図である。
- 【図6】 本発明の第2の実施の形態のスピンバルプCPP磁気センサの構造説明図である

【図7】従来のスピンバルプCPP磁気センサの構造説明図である。

【符号の説明】

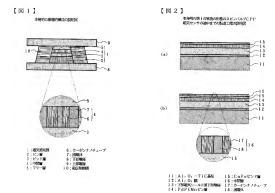
- 1 磁気感知膜
- 2 ピン層
- 3 ピンド層
- 4 中間層
- 5 フリー層
- 6 カーボンナノチューブ
- 7 誘電休
- 8 下部電極
- 上部電極
- 10碳区制御膜
- 11 Al, O, -TIC基板
- 12 A 1 2 O 3 膜
- 13 下部磁気シールド兼下部電極
- 14 PdPtMnピン層
- 15 СоFeピンド層
- 16 中間層
- 17 カーボンナノチューブ
- 1.8 誘電体
- 19 CoFeフリー層 2.0 C u 🖾
- 2.1 R u M
- 22 センサ部
- 23 CoCrPt磁区制御膜
- S 1 O 。 平坦化膜 2 4
- 25 上部磁気シールド兼上部電極
- 3 1 磁気記録媒体
- 32 ディスククランプリング
- 3 3 スピンドルモータ
- 34 ヘッドアーム
- 35 サスペンション
- 36 スライダー
- 4.1 シリコン基板
- 42 S102 膜
- 4.3 下部電極
- 4.4 Ta下地層

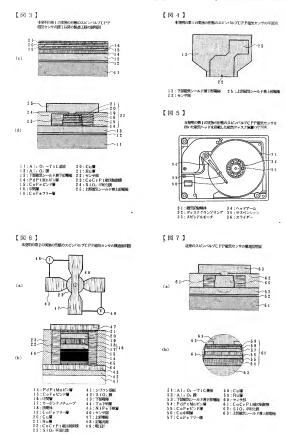
50

20

30

- 4.5 NiFe下地層
- 4.6 センサ部
- 4 7 上部電極
- 定電流源 48
- 4 9 電圧計
- 5 1 A 1 2 O 3 T i C 基板
- 52 Al₂ O₃ 膜
- 53 下部磁気シールド兼下部電極
- 5 4 P d P t M n ピン層 55 CoFeピンド層
- 5 6 C u 中間層
- 5 7 CoFeフリー層
- 58 Cu ⊠ 59 Ru M
- 60 センサ部
- 61 CoCrPt磁区制御膜
- 62 SiO2 平坦化膜
- 63 上部磁気シールド兼上部電極





フロントページの続き

F ターム(参考) 5D034 BA03 BA21 5E049 BA12 BA16 DB12 PAT-NO: JP02004221442A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2004221442 A

TITLE: MAGNETIC SENSOR, MAGNETIC HEAD, AND MAGNETIC

RECORDING

APPARATUS

PUBN-DATE: August 5, 2004

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY SUGAWARA, TAKAHIKO N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY FUJITSU LTD N/A

APPL-NO: JP2003009119

APPL-DATE: January 17, 2003

INT-CL (IPC): H01L043/08, G11B005/39 , H01F010/32 , H01L043/12

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the output by increasing the spin spread $% \left(1\right) =\left(1\right) +\left(1\right)$

length in a spin bulb membrane with respect to the magnetic sensor, the magnetic head, and the magnetic recording apparatus.

SOLUTION: A carbon $\underline{\text{nano-tube}}$ structure membrane is employed for an intermediate layer 4 for configuring a magnetic sensing membrane 1 of

magnetic sensor of a structure for supplying a current to the magnetic sensing

membrane of a single spin bulb structure having a stacked structure comorising

a $\underline{\text{pinned layer}}$ 3, the intermediate layer 4, and a $\underline{\text{free layer}}$ 5 at least in the

direction including a perpendicular component.

COPYRIGHT: (C) 2004, JPO&NCIPI

